BEST AVAILABLE CO

84-135165/22 A26 E36 L01 SUWA 16.08.82 SUWA SEIKOSHA KK *J5 9030-730-A 16.08.82-JP-141818 (18.02.84) C01b-33/12 C03b-20 C03c-03/06	NO A CODES	280
Quartz glass prodn. by sol-gel process - effecting hydrolysis of alkoxy-silane whilst cooling with ice to suppress exothermic reaction at less than 10 deg.C	·	
C84-057398	·	
Improvement comprises effecting the hydrolysis of alkoxysilane whilst cooling with ice to suppress exothermic reaction at temps, of less than 10 deg. C and to prevent local polymerisation		•••
reaction, so that quartz glass of high uniformity and transparency is obtd. The hydrolysis is effected by adding H2O to ethyi ortho-silicate in molar ratio (H2O)/(Si(OC2H5)4) of 5-15 as follows:		• :
nSi(OC2H5)4 + 4nH2O = nSi(OH)4 + 4nC2H5OH (1) nSi(OH)4 = nSiO2 + 2nH2O (2) Aq. dil. HCl soln. may be used to accelerate the hydrolysis		
reaction. In order to obtain transparent lumpy glass having no porosity, it is desirable to carry-out slow crosslinking reaction after commation of a net-like skelton and to finally form a quartz	-	
structure. For this purpose, it is necessary to cease the hydrolysis reaction (1), stably maintaining resultant	·	•
tetrahydroxysilane, and subsequently controlling the polymerisation reaction so that this is uniformly and slowly carried-out. (2pp Dwg.No.0/0)	14 (1 m) 14	

1

BEST AVAILABLE COPY

09 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭59—30730

Int. Cl.3	識別記号	庁内整理番号	邳公開 昭和59年(1984)2月18日
C 03 C 3/06		6674-4G	•
C 01 B 33/12		7310—4G	発明の数 1
C 03 B 20/00		7344—4G	審査請求 未請求
C 03 C 3/30	101	6674-4G	
			(全2 百)

❸石英ガラスの製造法

②特 顧 昭57-141818

②出 願 昭57(1982)8月16日

⑫発 明 者 宮下悟

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑫発 明 者 神戸貞男

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舍内

70発 明 者 土岐元幸

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舎内

⑫発 明 者 竹内哲彦

諏訪市大和3丁目3番5号株式

会社諏訪精工舍内

切出 願 人 株式会社諏訪村市工舎

東京都中央区銀座4丁目3番4

号

仍代 理 人 弁理士 最上務

明 和 1

発明の名称

石英ガラスの製造法

特許請求の範囲

ソルーゲル法を用いて石英ガラスを製造する際、アルコキシシランの加水分解を氷冷下で行なうことにより発熱を 1 0 ℃以下におさえて局在的な重合反応を防ぎ、均一度・透明度を高めることを特徴とした石英ガラスの製造法。

発明の詳細な説明

本発明はアルコキシシランの加水分解を低温で 行なうことにより遊成される、 均一度・透明度の 高い石英ガラスの製造法に関する。

ソルーゲル法は金属アルコキシドを加水分解し、ゲル化させ得られた乾燥ゲルを加熱する非溶酸 ガラス製造法である。金属アルコキシドを出発原料とすると原料精製が容易であり、溶散法で作る

ことが困難な組成でも均質なガラスを比較的低温で作ることができる。溶散法により石英ガラスを作製する場合、原料の調整が困難なうえ純度も低く 1 7 0 0 ~ 2 0 0 0 0 の高温を必要とするが、 ゾルーグル法を用いると 1 0 0 0 で以下でガラス 化が起こり石英ガラスが得られる。

アルコキシシランの加水分解は溶鉄としてアルコールを加え均一系で行なう方法と、アルコールを加えず水と二層のまま散しく提弁する不均一系で行なう方法とがある。均一系で行なうたとがある。均一系で行なうたとがある。均であり、反応終了ないとの収益をいため割れやゆがみを生いため割れやゆがみを生いため割れやゆがみを生いためまする。

不均一系での加水分解は室温において 1 0 分ほどで終了するが発熱し、 薄く白褐したコロイ F 溶液となる。 ゲル化乾燥の 後得られた乾燥 ゲルも白色で、 1 0 0 0 ℃以下の熱処理では解消できない

BEST AVAILABLE COPY

....(1)

特局昭59-30730(2)

• したがって均質であり、比較的低温で石英ガラスが得られることなどのゾルーゲル法の利点を満たしていない。

本発明はかかる欠点を除去したものですルコキシションの加水分解を氷冷下で行うことにより、 局在的な重合反応を防ぎ、 均一度の非常に高い透 明なゾルから出発して石英ガラスを製造すること を目的とした。

以下実験例に基づいて本発明を詳しく説明する

現在塊状石英ガラスをゾルーゲル法で製造する場合、オルトケイ酸エチルに対し、水をモル比で [B10]/(S1(00gHg)4)が5~15となる条件で加水分解が行なわれている。反応式は(1)式及び(3)式で示される。

nsi(00₂H₆)₄+4nH₂0 --nsi(0H)₄+4nO₂H₆0H

m81(0H)₄ → m810₂ +2mH₂ 0

水の量が 5 倍モル以下だと充分に加水分解せず その乾燥ゲルをその後高温に加熱しても風化して

特一かつ徐々に重合が進むよう制御しなければな っちない。

10倍モルの水を Q 1 規定の塩酸水溶液(P B I)で用いれば、水冷下でも完全に加水分解する。が終了し、テトラとドロキャッランが生成である。また水冷により反応系の温度が得られる。これ以上温度にがよった。また水分解である。これの最近になる。なり、100元までは、ゲル化乾燥のため100元まで加熱しても白潤現像は、加水分解の時の発展されば防ぐことができる。

合成石英ガラスをセル等の光学器根に用いる場合、透過率は非常に重要な問題である。 ゾルー ゲル 法は化学合成法 である ゆえ 非常に 高純度 の石 英ガラスが符られ、 従来より 光学 特性が良く なる ことが 期待 できる。 そのために は加水分解時に おける 粒子生成を防ぎ、 重合反応を均質に 進めることが 必要である。

以上のように本発明は透明度の高い均質な石英

透明になりにくい。また 1 5 倍モル以上の量の 水は無意味であり、ゲル化時間を遅らせるため 不 要である。

溶媒としてエタノールを加えずに2層のまま 盆温にて厳しく提押すると、発熱して単一層になるが、わずかに白濁したコロイド溶液となる。 な お加水分解反応を促進するために希塩酸水溶液を 用いる。

白海するのは加水分解の時発生する熱により 重合反応が促進され、(2)式あるいは脱アルコール 重合(3)式によりケイ酸微粒子が大量に生成したた めである。

-0-s1(00'H°)°+21(00'H°)°+21(00'H°)°

気孔のない透明挽状ガラスを得るには網目状の 骨格ができた後、徐々に架橋が進み、最終的に石 英橋造をとることが望ましい。そのためには(1) 式 の加水分解反応を完全に終了させ、生成するテ 太 ラヒドロキシシランを一度安定に保ち、然る後に

ガラスを製造するために非常に有効である。

ᅜ

出願人 株式会社即助精工会 代理人 弁理士 最上